BEST AVAILABLE COPY

PCT/JP 2004/004068

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

24. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月28日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-090840

[ST. 10/C]:

[JP2003-090840]

RECEIVED 15 APR 2004

WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

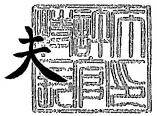
住友化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月 2日





【書類名】

特許願

【整理番号】

P155671

【提出日】

平成15年 3月28日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01M 8/02

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

【氏名】

野殿 光紀

【特許出願人】

【識別番号】

000002093

【氏名又は名称】

住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】

06-220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100119471

【弁理士】

【氏名又は名称】

榎本 雅之

【電話番号】

06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010238

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0212949

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

高分子電解質複合膜の連続的製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめた高分子電解質複合膜を連続 的に製造するに当り、

多孔質基材の少なくとも一方の面に、高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された多孔質基材に下式(A)

0.
$$0.1 \le F \le 1.0$$
 (A)

を満たす範囲の張力F(kg/cm)をかけた状態でロールを用いて、該塗工された 多孔質基材と支持材とを積層することを特徴とする高分子電解質複合膜の連続的 製造方法。

【請求項2】

塗工された多孔質基材の塗工面に支持材を積層することを特徴とする請求項1 記載の連続的製造方法。

【請求項3】

支持材における多孔質基材と積層される面が、前記高分子電解質の溶液で予め 塗工されていることを特徴とする請求項1または2記載の連続的製造方法。

【請求項4】

前記高分子電解質の溶液の粘度 η (cps)が $5 \le \eta \le 5000$ の範囲であることを特徴とする請求項 $1 \sim 3$ いずれかに記載の連続的製造方法。

【請求項5】

前記高分子電解質の溶液の濃度C(w t %)が $1 \le C \le 5$ 0 であることを特徴とする請求項 $1 \sim 4$ いずれかに記載の連続的製造方法。

【請求項6】

請求項1~5いずれかに記載の方法により得られた高分子電解質複合膜。

【請求項7】

請求項6記載の高分子電解質複合膜を用いてなることを特徴とする燃料電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめた高分子電解質複合膜の連続的製造方法に関し、詳しくは、多孔質基材に該高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された多孔質基材に特定範囲の張力をかけた状態でロールを用いて、該塗工された多孔質基材と支持材とを積層することを特徴とする該高分子電解質複合膜の連続的製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術、発明が解決しようとする課題】

近年プロトン伝導性の高分子膜を電解質として用いる燃料電池(固体高分子電解質型燃料電池)は、低温で作動し出力密度が高く小型化が可能であるという特徴を有し、車載用電源等の用途に対し有力視され、その研究開発も盛んに行われている。

例えば、高分子電解質膜に機械強度、耐久性等を付与する方法として、多孔質 基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめ高分子電解質複合膜とする方法が提案 されている(特許文献 1)。

また該高分子電解質複合膜の製造方法、特に多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめる方法として、多孔質基材を高分子電解質の溶液にディッピングするディッピング法、多孔質基材に高分子電解質の溶液を塗布する塗布法等が提案されている(特許文献 2)。

[0003]

【特許文献1】特開平6-29032号公報

【特許文献2】特開平8-329962号公報

[0004]

しかしながら、上記の高分子電解質複合膜を連続的に製造した場合、例えば多 孔質基材を予め支持材上に配置して高分子電解質の溶液を塗工すると、多孔質基 材の膨潤や弛みが発生するためか、得られる製品の外観にシワ等が生じ、外観が 損なわれるなどの問題が惹起された。

[0005]

本発明の目的は、シワの発生が防止され外観が優れた高分子電解質複合膜を連続的に製造する製造方法を提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者は、シワの発生等が防止され外観が優れた高分子電解質複合膜を連続的に製造すべく、鋭意検討を重ねた結果、多孔質基材に高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された多孔質基材に特定範囲の張力をかけた状態でロールを用いて、該塗工された多孔質基材と支持材とを積層することにより、その目的を達成し得ることを見出すとともに更に種々の検討を加え、本発明を完成した。

[0007]

すなわち本発明は、[1]多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめた高分子電解質複合膜を連続的に製造するに当り、多孔質基材の少なくとも一方の面に、高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された多孔質基材に下式(A)

0.
$$0.1 \le F \le 1.0$$
 (A)

を満たす範囲の張力F(kg/cm)をかけた状態でロールを用いて、該塗工された 多孔質基材と支持材とを積層することを特徴とする高分子電解質複合膜の連続的 製造方法、

- [2]塗工された多孔質基材の塗工面に支持材を積層することを特徴とする上記[1]の連続的製造方法、
- [3]支持材における多孔質基材と積層される面が、前記高分子電解質の溶液で予め塗工されていることを特徴とする上記[1]または[2]の連続的製造方法、

[0008]

- [4]前記高分子電解質の溶液の粘度 η (cps)が $5 \le \eta \le 5000$ の範囲であることを特徴とする上記[1]~[3]いずれかの連続的製造方法、
- [5]前記高分子電解質の溶液の濃度C(wt%)が $1 \le C \le 50$ であることを特徴とする上記 $[1] \sim [4]$ いずれかの連続的製造方法、
- [6]上記[1]~[5]いずれかの方法により得られた高分子電解質複合膜、
- [7]上記[6]の高分子電解質複合膜を用いてなることを特徴とする燃料電池、 等を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

. [0010]

本発明で使用する多孔質基材は、高分子電解質を含浸するための基材となるものであり、高分子電解質膜の強度や柔軟性、耐久性の向上のために使用される。

そのため、上記使用目的を満たす多孔質状のものであれば特に限定はなく、例えば多孔質膜、織布、不織布、フィブリル等が挙げられ、その形状や材質によらず用いることができる。固体高分子電解質型燃料電池の隔膜として使用する場合、多孔質基材は、膜厚が $1\sim100\,\mu$ m、好ましくは $3\sim30\,\mu$ m、さらに好ましくは $5\sim20\,\mu$ mであり、孔径が $0.01\sim100\,\mu$ m、好ましくは $0.02\sim10\,\mu$ mであり、空隙率が $20\sim9\,8$ %、好ましくは $40\sim9\,5$ %である。

[0011]

多孔質基材の膜厚が薄すぎると複合化後の強度補強の効果あるいは、柔軟性や耐久性を付与するといった補強効果が不十分となり、ガス漏れ(クロスリーク)が発生しやすくなる。また膜厚が厚すぎると電気抵抗が高くなり、得られた複合膜が固体高分子型燃料電池の隔膜として不十分なものとなる。孔径が小さすぎると高分子固体電解質の充填が困難となり、大きすぎると高分子固体電解質への補強効果が弱くなる。空隙率が小さすぎると固体電解質膜としての抵抗が大きくなり、大きすぎると一般に多孔質基材自体の強度が弱くなり補強効果が低減する。

[0012]

多孔質基材は、耐熱性の観点や、物理的強度の補強効果を鑑みれば、脂肪族系 高分子、芳香族系高分子または含フッ素高分子が好ましく使用される。

ここで、脂肪族系高分子としては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルアルコール、エチレン-ビニルアルコール共重合体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なおここで言うポリエチレンとはポリエチレンの結晶構造を有するエチレン系のポリマーの総称であり、例えば直鎖状高密度ポリエチレン(HDPE)や低密度ポリエチレン(LDPE)の他に、エチレンと他のモノマーとの共重合体をも含み、具体的には直鎖状低密度ポリエチレン(

LLDPE)と称されるエチレン、αーオレフィンとの共重合体や超高分子量ポリエチレンなどを含む。またここでいうポリプロピレンはポリプロピレンの結晶構造を有するプロピレン系のポリマーの総称であり、一般に使用されているプロピレン系ブロック共重合体、ランダム共重合体など(これらはエチレンや1ーブテンなどとの共重合体である)を含むものである

芳香族系高分子としては、例えばポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリスルホン等が挙げられる。

[0013]

また、含フッ素高分子としては、分子内に炭素-フッ素結合を少なくとも1個有する熱可塑性樹脂が使用されるが、脂肪族系高分子の水素原子のすべてまたは大部分がフッ素原子によって置換された構造のものが好適に使用される。

その具体例としては、例えばポリトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリ(テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン)、ポリ(テトラフルオロエチレンーペルフルオロアルキルエーテル)、ポリフッ化ビニリデン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なかでもポリテトラフルオロエチレン、ポリ(テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン)が好ましく、特にポリテトラフルオロエチレンが好ましい。また、これらのフッ素系樹脂は、機械的強度の良好さから平均分子量が10万以上のものが好ましい。

[0014]

本発明においては、上記のような多孔質基材を用い、その空隙部に高分子電解質を含浸せしめるが、高分子電解質としては、イオン交換基、例えば、 $-SO_3H$ 、-COOH、 $-PO(OH)_2$ 、-POH(OH)、 $-SO_2NHSO_2-$ 、-Ph(OH) (Phはフェニル基を表す) 等の陽イオン交換基、 $-NH_2$ 、-NHR、-NRR'、-NRR'R''+、 $-NH_3+$ 等 (R:P) 年の陰イオン交換基を有し、溶媒に可溶な高分子が通常使用される。これらの基は、その一部または全部が対イオンととの塩を形成していても良い。

[0015]

かかる高分子電解質の代表例としては、例えば (A) 主鎖が脂肪族炭化水素か

らなる高分子であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質;(B)主鎖の一部または全部の水素原子がフッ素で置換された脂肪族炭化水素からなる高分子であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質;(C)主鎖が芳香環を有する高分子であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質;(D)主鎖に実質的に炭素原子を含まないポリシロキサン、ポリホスファゼンなどの高分子であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質;(E)(A)~(D)のスルホン酸基および/またはホスホン酸基導入前の高分子を構成する繰り返し単位から選ばれるいずれか2種以上の繰り返し単位からなる共重合体であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質;(F)主鎖あるいは側鎖に窒素原子を含み、硫酸やリン酸等の酸性化合物がイオン結合により導入された形の高分子電解質等が挙げられる。

[0016]

ここで、上記(A)の高分子電解質としては、例えば、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリ(α - メチルスチレン)スルホン酸、等が挙げられる。

また上記(B)の高分子電解質としては、Nafion(デュポン社の登録商標、以下同様)に代表される側鎖にパーフルオロアルキルスルホン酸を有し、主鎖がパーフルオロアルカンである高分子、炭化フッ素系ビニルモノマと炭化水素系ビニルモノマとの共重合によって作られた主鎖と、スルホン酸基を有する炭化水素系側鎖とから構成されるスルホン酸型ポリスチレンーグラフトーエチレンーテトラフルオロエチレン共重合体(ETFE、例えば特開平9-102322号公報)や、炭化フッ素系ビニルモノマと炭化水素系ビニルモノマとの共重合によって作られた膜に、 α , β , β -トリフルオロスチレンをグラフト重合させ、これにスルホン酸基を導入して固体高分子電解質膜とした、スルホン酸型ポリ(トリフルオロスチレン)ーグラフトーETFE膜(例えば、米国特許第4,012,303号及び米国特許第4,605,685号)等が挙げられる。

[0017]

上記(C)の高分子電解質としては、主鎖が酸素原子等のヘテロ原子で中断されているものであってもよく、例えば、ポリエーテルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ(アリーレンエーテル)、ポリイミド、ポリ((4-フェノキシベンゾイル)-1,4-フェニレン)、ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニルキノキサレン等の単独重合体のそれぞれにスルホン酸基が導入されたもの、スルホアリール化ポリベンズイミダゾール、スルホアルキル化ポリベンズイミダゾール、ホスホアルキル化ポリベンズイミダゾール(例えば、特開平9-110982)、ホスホン化ポリ(フェニレンエーテル)(例えば、J. Appl. Polym. Sci., 18, 1969 (1974))等が挙げられる。

[0018]

また上記(D) の高分子電解質としては例えば、ポリホスファゼンにスルホン酸基が導入されたもの、Polymer Prep., 41, No.1, 70 (2000) に記載の、ホスホン酸基を有するポリシロキサン等が挙げられる。

上記(E)の高分子電解質としては、ランダム共重合体にスルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入されたものでも、交互共重合体にスルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入されたものでも、ブロック共重合体にスルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入されたものでもよい。ランダム共重合体にスルホン酸基が導入されたものとしては、例えば、スルホン化ポリエーテルスルホン-ジヒドロキシビフェニル共重合体が挙げられる(例えば、特開平11-116679号公報。)

[0019]

また上記(F)の高分子電解質としては例えば、特表平11-503262号 公報に記載の、リン酸を含有せしめたポリベンズイミダゾール等が挙げられる。

上記(E)の高分子電解質に含まれるブロック共重合体において、スルホン酸基および/またはホスホン酸基を持つブロックの具体例としては、例えば特開2001-250567号公報に記載のスルホン酸基および/またはホスホン酸基を持つブロックが挙げられる。

 程度である。

[0020]

上記(A)~(F)の高分子電解質の中でも(C)の主鎖が芳香環を有する高分子であり、スルホン酸基および/またはホスホン酸基が導入された形の高分子電解質が好ましく用いられる。

また高分子電解質は、高分子に使用される可塑剤、安定剤、離型剤等の添加剤を本発明の目的に反しない範囲内で含有できる。

[0021]

本発明においては、上記のような高分子電解質を溶媒と混合した溶液すなわち 高分子電解質の溶液が塗工液として用いられる。

かかる溶媒としては、高分子電解質を溶解可能であり、その後に除去し得るものであるならば特に制限はなく、例えばN, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1, 2ージクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテルをどが好適に用いられる。これらは単独で用いることもできるが、必要に応じて2種以上の溶媒を混合して用いることもできる。中でも、ジメチルアセトアミド、ジクロロメタン・メタノール混合溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドが溶解性が高く好ましい。

[0022]

本発明における塗工液としては、粘度 η (cps:センチポイズ) が $5 \le \eta \le 5000$ の範囲のものが通常使用される。

ここで、粘度ηは、BL型粘度計(株式会社東京計器製)を用いて、相対湿度 50%下に測定した値であり、5未満の場合、5000を超える場合はいずれも厚み精度が低下する。ここで、厚み精度が十分でないと、厚みの薄い部分に応力集中し破膜しやすくなる等の問題が生じるので、粘度は上記の範囲であることが好

ましい。

粘度 η は好ましくは $3.0 \le \eta \le 5.000$ 、いっそう好ましくは $1.0.0 \le \eta \le 3.000$ 、最も好ましくは $3.0.0 \le \eta \le 1.500$ の範囲である。

[0023]

また塗工液は、濃度C(重量%)が $1 \le C \le 50$ 程度であることが好ましい。 上記濃度以下では乾燥した際、多孔質基材空隙内部への含浸が不十分となりやすく、上記濃度以上では粘度が高くなりやすく塗工厚みをコントロールしにくくなる場合がある。濃度Cは、 $6 \le C \le 35$ 程度であることがさらに好ましい。

[0024]

本発明においては、塗工液として、上記のような高分子電解質の溶液を用い、これを多孔質基材に塗工することにより、多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめる。ここで塗工方法としては、所望の塗工厚みを達成しうる方法であれば良く、例えばロールコーター、コンマコーター、ドクターブレードコーター、リップコーター、ワイヤーバーやグラビアコーター、バーコーター等を用いた一般的な方法や、キャスト法と呼ばれる所望のクリアランスに設定したダイ等から所望の塗工厚みになるように塗工液を押出してキャストする方法や、塗工溶液に多孔質基材を浸漬する方法等があげられるが、何らこれらに限定されるものではない。

[0025]

また塗工を、多孔質基材の片面或いは支持材の片面に塗工する場合は、上記方法から少なくとも1種選択して塗工すればよく、多孔質基材の両面に塗工する場合は一旦片面のみ塗工後、もう一方の面に時間を空けて塗工する方法や、両面同時に塗工する方法が挙げられる。多孔質基材の両面に同時または別々に塗工する方法としては、例えば上記塗工方法を組み合わせて塗工する方法、例えばコーターを用いた方法とキャストする方法の組み合わせや、塗工液に浸漬した後に所望のクリアランスに設定した間隙を通し厚みを調整する等の方法が挙げられるが何らこれらに限定されるものではない。

[0026]

本発明において、未塗工の多孔質基材に塗工する場合は、支持体に接触してい

ない状態で塗工する。そして支持体と該塗工された多孔質基材とを、該塗工された多孔質基材に下式 (A)

0.
$$0.1 \le F \le 1.0$$
 (A)

を満たす特定範囲の張力F (kg/cm) をかけた状態でロールを用いて積層する。

このことにより、支持体に接触させた状態で塗工した場合に惹起される製品外観のシワ等の発生を防止し得、外観に優れた製品を連続的に製造し得る。

ここで、張力下が、0.01より低い場合や、10より高い場合は、多孔質基材の膨潤や弛みが発生するためかシワ等の外観不良が惹起される。張力下は、好ましくは、 $0.05 \le F \le 2$ 、さらに好ましくは $0.1 \le F \le 1$ の範囲である。

なお、上記のように塗工された多孔質基材に再度塗工する場合は、支持体と接触した状態、非接触の状態いずれの状態でも実施し得る。

[0027]

次に高分子電解質の多孔質基材の空隙への含浸は、上記の塗工により行われる。すなわち塗工液は、その多孔質基材に対する接触角が90°以下であるので、それにより高分子電解質溶液を毛細管現象により吸い込む効果を有するため、多孔膜の空隙内に塗工液がほぼ完全に充填された状態となる。従って、少なくとも必要量の塗工液を用いて、塗工、乾燥することにより、多孔膜の空隙内に高分子電解質がほぼ完全に含浸された状態での多孔膜と高分子電解質の複合体を得ることができる。

ここで、塗工、乾燥は1度のみならず複数回実施し得ることはいうまでもない。また塗工液の必要量としては、例えば、所望の塗工範囲における多孔質基材中の空隙体積に相当する高分子電解質の量を少なくとも含む塗工液の量が上げられる。多孔質基材の空隙体積は、例えば該基材の厚み、塗工面積、見かけの密度、該基材を構成する原料の密度等から算出し得る。

[0028]

また多孔質基材に積層される支持材としては、例えば本発明で言う高分子電解 質以外のイオン交換基を有さない高分子からなるシートや、それ以外の金属製、 ガラス製シート等が挙げられ、上記塗工液により膨潤或いは溶解することなく、 製膜後に得られる膜を剥離し得るものであるならば特に制限は無いが、製膜後に 得られる膜に追随して変形しうるものが良く、中でも本発明で言う高分子電解質以外のイオン交換基を有さない高分子からなるシートが好ましい。上記イオン交換基を有さない高分子からなるシートとしては、例えばポリエチレン、ポリプロピレンに代表されるポリオレフィン系樹脂や、ポリスチレン(PS)、ポリカーボネート(PC)やポリエチレンテレフタレート(PET)からなるシート等が好適に用いられる。該支持材は必要に応じ離型処理、鏡面処理、エンボス処理、或いは艶消し処理等が施されていても良い。

[0029]

また複合膜を電極と接合された燃料電池用電解質膜(MEA)として使用する 場合には、予め電極として使用される触媒が塗布されたカーボン織布や、カーボ ンペーパーを支持材として用いると支持材と多層高分子電解質を剥離することや 、電極接合等の工程が省ける観点から好ましい態様である。

上記のような支持材を一方の面が塗工された多孔質基材に積層する場合は、支持材は塗工されていない面に積層しても良いが、塗工された面に積層することが好ましい。ここで支持材としては、塗工液で塗工されているものも使用でき、これを用いる場合、積層される多孔質基材の面は、塗工されていても、塗工されていなくても良いが、塗工されていない方が好ましい。

[0030]

また支持材を積層するに当っては、支持材にも張力をかける事が好ましい。支持材への張力は支持材が弛まない程度の張力以上であれば良く、破断に至らない 張力以下で高分子電解質溶液を充填させた多孔質基材に積層すれば良い。

例えば、塗工された多孔質基材と支持材をロールに沿わせながら積層する方法 や、所望のクリアランスに設定された一対のロール間に通す方法等が挙げられる がこれらに限定されるものではない。

本発明においては、該塗工された多孔質基材と支持材とを積層後、必要に応じてさらに多孔質基材や、既に塗工された状態の多孔質基材等と積層することも好適な態様であり、この積層も上記の方法を採用し得る。

[0031]

また乾燥方法としては、塗布液を充填した多孔質基材から溶媒を十分除去し得

る方法であれば特に制限はなく、例えばマイクロ波、高周波、遠赤外線、熱風ヒータ、スチーム、加熱炉等を用いた間接加熱方式や、熱転写ロール等を用いた直接加熱方式を用いても良い。熱風ヒータや加熱炉による間接加熱方式が設備上安価に作製できるため好ましい。

乾燥は、通常、溶媒が十分除去でき、支持材が変形しない温度で実施される。

[0032]

なお、本発明においては、乾燥後多孔質基材の空隙内部まで高分子電解質が十分に含浸されていない場合や、最外層に電解質層を設けたい場合には、上記乾燥工程後に再度高分子電解質の溶液を塗布、乾燥することも好適な態様である。

[0033]

かくして本発明の目的物である高分子電解質複合膜が得られるが、その基本的な層構成は、例えば[複合層/電解質層/支持材層]、[電解質層/複合層/支持材層]、[電解質層/複合層/電解質層/支持材層]からなる。また本発明ではこれら上記層構成を重ね合わせた[電解質層/複合層/電解質層/複合層/電解質層/支持材層]等も好適な態様である。かかる高分子電解質複合膜は、燃料電池に使用する際には場合によっては支持材を剥離して使用する。

高分子電解質複合膜は、その厚みが通常 $5\sim200\,\mu$ m程度、好ましくは $10\sim100\,\mu$ m程度、より好ましくは $15\sim80\,\mu$ m程度である。

[0034]

次にこれを用いた燃料電池について説明する。

燃料電池は、互いに対向して配設されたガス拡散電極のアノード及びカソードと、両電極に接触しながらその間に介在し、イオンを選択的に通過させる高分子電解質膜からなる膜電極接合体によって構成される単位電池を、ガス流通手段を設けたセパレーターを介して交互に複数個積層され構成されている。この燃料電池において、水素、改質ガス、メタノール等の燃料がアノードに、酸素などの酸化剤がカソードに供給されることによって起こる電気化学反応を利用して、すなわち燃料が電気触媒的に酸化されると同時に酸化剤が電気触媒的に還元されて化学反応エネルギーが直接電気エネルギーに変換されることによって発電されるものである。

[0035]

該触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制限はなく、公知のものを用いることができるが、白金の微粒子を用いることが好ましい。白金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維状のカーボンに担持されたものが好ましく用いられる。

集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多 孔質性のカーボン織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸 送するために好ましい。

多孔質性のカーボン織布またはカーボンペーパーに白金微粒子または白金微粒子を担持したカーボンを接合させる方法、およびそれを高分子電解質シートと接合させる方法については、例えば、J. Electrochem. Soc. Electrochemical Science and Technology, 1988, 135(9), 2209 に記載されている方法等の公知の方法を用いることができる。

[0036]

【実施例】

以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例によりなんら限定されるものではない。

[0037]

<高分子電解質複合膜の外観の評価>

高分子電解質複合膜の中央部から20cm×20cmのサイズで1枚サンプルを切り出し、切り出した地点から巻出し方向へ1m離れた地点の、先に切り出したサンプルと同じ位置となる中央部から20cm×20cmのサイズで1枚切り出した。この合計2枚の複合膜サンプルにおいて、支持材を剥離して、目視で認められるシワの本数を確認した。この値が高いものほど外観が不良であり、値が低いほど外観が良好であることを意味する。

[0038]

<燃料電池特性評価>

支持材を剥離した多層高分子電解質複合膜の両面に、繊維状のカーボンに担持

された白金触媒と集電体としての多孔質性のカーボン織布を接合した。該ユニットの一面に加湿酸素ガス、他面に加湿水素ガスを流し、作動、停止操作を繰り返し、1週間後該接合体の発電特性を測定した。

[0039]

<多孔質基材と支持材>

多孔質基材としてポリエチレン製多孔質膜(膜厚 14μ m、幅30cm、空隙率57%)を用い、支持材として、東洋紡積株式会社製ポリエチレンテレフタレート(PET)(コスモシャインA4100:厚さ 100μ m、幅30cm)を用いた。

[0040]

参考例1 (高分子電解質の溶液の製造例)

特開2001-250567記載の方法に準拠し、ポリエーテルスルホンセグ メントとポリ(2-フェニル-1, 4-フェニレンオキシド)セグメントからな るブロック共重合体を合成後、スルホン化した。

得られたスルホン化ブロック共重合体を用いて、15重量%の濃度となるようにN、N-ジメチルアセトアミドに溶解させ溶液を調整した。溶液の粘度 η は株式会社東京計器製BL型粘度計で測定した結果710cpsであった。

[0041]

実施例1

参考例1で得られた高分子電解質の溶液を用い、グラビアコーターにて0.1 (kg/cm) の張力をかけた状態でポリエチレン製多孔質膜の片面に150μmの厚みで塗工し、同張力状態で、張力 0.03 (kg/cm) をかけたPETに塗工面側が接する様に積層し、80℃に設定した乾燥炉で乾燥させて(複合層/電解質層/支持材)からなる高分子電解質複合膜を得た。外観の評価を行うとともに燃料電池特性評価を行い、結果を表1に示した。

[0042]

実施例2

参考例1で得られた高分子電解質の溶液を用い、グラビアコーターにて0.1 (kg/cm) の張力をかけた状態でポリエチレン製多孔質膜の片面に150μmの

厚みで塗工し、同張力状態で、張力 0.03 (kg/cm) をかけたPETに塗工面側が接する様に積層し、80℃に設定した乾燥炉で乾燥させたものを再度、PETを積層していない面側から同手法にて塗工し、80℃に設定した乾燥炉で乾燥させて(電解質層/複合層/電解質層/支持材)からなる高分子電解質複合膜を得た。評価結果を表1に示した。

[0043]

実施例3

参考例1で得られた高分子電解質の溶液を用い、グラビアコーターとダイを用いてにてポリエチレン製多孔質膜の両面に 0.1 (kg/cm) の張力をかけた状態でそれぞれ 150μ mの厚みで塗工し、同張力状態で、張力 0.03 (kg/cm) をかけた参考例 2 の PETに積層し、 80 Cに設定した乾燥炉で乾燥させて(電解質層/複合層/電解質層/支持材)からなる高分子電解質複合膜を得た。評価結果を表 1 に示した。

[0044]

比較例1

実施例1と同様に塗工し、支持材を積層せず、そのまま乾燥炉で乾燥させて(電解質層/複合層)からなる高分子電解質複合膜を得た。評価結果を表1に示した。

[0045]

【表1】

	外観(本)	燃料電池特性
実施例1	0	*1
実施例 2	0	*1
実施例3	0	*1
比較例1	12	*2

*1:ガスリークも特性の低下も観察されなかった。 *2:カスリークが発生し、特性の低下が観察された。

[0046]

【発明の効果】

本発明によれば、多孔質基材に高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された 多孔質基材に 0.01 ≤ F ≤ 10 という特定範囲の張力 F (kg/cm) をかけた状態でロールを用いて、該塗工された多孔質基材と支持材とを積層することにより 、シワの発生等が防止され外観が優れた高分子電解質複合膜を連続的に製造し得る。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】

シワの発生等が防止され外観が優れた高分子電解質複合膜を連続的に製造し得る。

【解決手段】

[1]1]多孔質基材の空隙部に高分子電解質を含浸せしめた高分子電解質複合膜を連続的に製造するに当り、多孔質基材の少なくとも一方の面に、高分子電解質の溶液を塗工した後、塗工された多孔質基材に下式(A)

0.
$$0.1 \le F \le 1.0$$
 (A)

を満たす範囲の張力F(kg/cm)をかけた状態でロールを用いて、該塗工された 多孔質基材と支持材とを積層することを特徴とする高分子電解質複合膜の連続的 製造方法。

- [2]]前記高分子電解質の溶液の粘度 η (cps)が $5 \le \eta \le 5000$ の範囲であることを特徴とする上記[1]の連続的製造方法。
- [3]前記高分子電解質の溶液の濃度C(wt%)が $1 \le C \le 50$ であることを特徴とする上記 $[1] \sim [2]$ いずれかの連続的製造方法。

【選択図】なし



出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名 住友化学工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
	☐ BLACK BORDERS	
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
	☐ FADED TEXT OR DRAWING	
	BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
	Оттик	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.